## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051775

		,	1, 001, 75
IPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L41/22 H01L41/24		-:
	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kl	assifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymt H01L	ole)	-
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	owelt diese unter die recherchierten Gebiet	e fallen
Während d	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (I	Name der Datenbank und evil. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		
C ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*			
	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 350 941 A (HITACHI LTD) 17. Januar 1990 (1990-01-17) in der Anmeldung erwähnt		1
	Spalte 2, Zeile 46 - Spalte 5, Ze Abbildung 1	eile 50	÷.
A	DE 100 26 635 A (EPCOS AG; SIEME (DE)) 3. Januar 2002 (2002-01-03) in der Anmeldung erwähnt	1	
	Absatz '0001! - Absatz '0010!		*
١	DE 102 31 929 A (MURATA MANUFACTU 13. März 2003 (2003-03-13) Absatz '0021! – Absatz '0026!	1 .	
١	US 5 325 012 A (SATO ICHIYA ET A 28. Juni 1994 (1994-06-28) Zusammenfassung	AL)	1 *
Weite	re Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	
Besondere A' Veröffen aber nk E' älteres D Anmeld L' Veröffent schelne anderer soll ode ausgefü O' Veröffent eine Be	mitteln  Kaleporien von angegebenen Veröffentlichungen :  liichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert,  il als besonders bedeutsam anzuseben ist  okument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen  datum veröffentlich worden ist  Ichung, die geeignet ist, einen Proritätsanspruch zweitehaft er- menseen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer  rich aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  inch  rich die siehem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  inch  rich aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  inch  rich aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist  rich  rich und geste das eine mündliche Offenbarung.	"Später Veröffentlichung, die nach dem oder dem Priorätäschatun veröffentlich Armeildung heith foldliert, sondern nur Armeildung heithe sondern bereit veröffentlich wir veröffentlich von des veröffentlich von der Veröffentlichung von besonderer Bedeukann nicht als auf erfinderischer Tätigfe werden, wenn die Veröffentlichung von besonderer Bedeukann nicht als auf erfinderischer Tätigfe werden, wenn die Veröffentlichung die Veröffentlichung, die Möglied dersebben 15."	ouer der int zugrundellegenden hung de beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung: die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet elner oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
atum des Al	bschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
9.	November 2004	17/11/2004	
Aame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P. B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Riswijk Tet. (+31-70) 340-2000, Tx. 31 651 epo nl,		Bevollmächtigter Bediensteter	4
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Steiner, M	•

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051775

Im Recherchenbericht ingeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0350941	A	17-01-1990	JP JP DE DE EP US	2026087 2738706 68919556 68919556 0350941 5196756	B2 D1 T2 A2	29-01-1990 08-04-1998 12-01-1995 13-04-1995 17-01-1990 23-03-1993
DE 10026635	Α	03-01-2002	DE	10026635	A1	03-01-2002
DE 10231929	Α	13-03-2003	JP DE US	2003037306 10231929 2003020371	A1	07-02-2003 13-03-2003 30-01-2003
US 5325012	Α	28-06-1994	JP JP	3039971 3218687		08-05-2000 26-09-1991